TDS(技术说明书)

苏州普京真空技术有限公司

氟化钕

化学信息

项目	标准
钴（Co）	≤0.002%
铜（Cu）	≤0.002%
铬（Cr）	≤0.001%
铁（Fe）	≤0.001%
锰（Mn）	≤0.001%

物理信息

项目	特性
基底温度	200-350℃
蒸发温度	1200 – 1600℃
蒸发速率	0.2-0.8nm/s
膜厚仪设置	密度 6.5/m³，Z 值 1.0
折射率	1.61/500nm，1.77/190nm
透明区域	0.17-14um

订购信息

产品编号	粒度	标准包装
309900	1-4mm	1000g

地址：苏州市高新区大同路5号6幢501
电话：0512-66329481
网址：http://www.chinaputin.cn
邮箱：sales03@chinaputin.cn